применение больших токов, более концентрированным и полным использованием теплоты в закрытой зоне дуги, экономия электродного металла при значительном снижении потерь на угар, разбрызгивание было предложено металла И огарки. Кроме τογο, повысить технологичность процесса изготовления мелких частей (штуцер, смотровой люк), заменяя ручную дуговую воздухосборника сварку покрытыми электродами на механизированную сварку в среде защитных газов. Данный метод значительно увеличил производительность труда, качество сварных соединений

Список информационных источников

- 1. ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".
- 2. ПБ 03-584-03 "Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных".
- 3. ОСТ 26-291-94 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ И ЦИНКОВАНИЕ СТАЛИ

Гудим Н.А.

Юргинский технологический институт Томского политехнического университета, г. Юрга Научный руководитель: Деменкова Л.Г., старший преподаватель кафедры естественнонаучного образования

Электрохимическое осаждение металлов, будучи основой гальванотехники, нашло применение большинстве В отраслей народного хозяйства благодаря чрезвычайно широким возможностям использования легко видоизменяемых методов осаждения. В последние годы гальванотехника получает новый виток развития не только в технике, но и для изготовления уникальных сувениров, превратившись в доходный бизнес. Суть технологии заключается в нанесении слоя металла на предмет гальваническим методом, что обеспечивает равномерность покрытия на всей поверхности. Раньше покрывать слоем металла можно было только металлы, теперь, благодаря достижениям подобные покрытия новейшим науки, возможны практически для любых материалов.

К большинства сожалению, научные основы методов разработаны еще электрохимического осаждения недостаточно. Имеется множество эмпирических описаний процессов. Разработка научных основ в гальванотехнике стала возможной только в последние годы связи значительным прогрессом co электрокристаллизации, физики твердого тела и массопереноса в жидкостях. Несмотря на большое число исследований, ещё нет оснований говорить о создании достаточных основ для научного подхода к проблемам промышленной практики электрохимического осаждения металлов, например таких, которые позволили бы заранее рассчитывать оптимальные варианты решения конкретной практической задачи.

Для получения защитных покрытий часто используют никель $(\phi^{\circ}(Ni^{2+}/Ni) = -0.23 \text{ B})$. Никелирование обычно проводят в растворе сульфата никеля по реакции $NiSO_4 + 2H_2O = Ni + H_2SO_4 + O_2$. Благодаря пассивации никель стоек против действия атмосферы, щелочей и некоторых кислот. В гальванической паре с железом $(\phi^{\circ}(Fe^{2+}/Fe) = -0.44 \text{ B})$ никель является катодом. Это значит, что для защиты основного металла (стали) от коррозии покрытие должно быть целостным. В процессе никелирования на катоде одновременно с никелем выделяется водород по реакции: $2 H_2O + 2e = H_2 + 2 OH^{\circ}(\phi^{\circ} = -0.83 \text{ B})$. Она требует лишнего тока и приводит к подщелачиванию раствора с последующим образованием осадка гидроксида никеля. Чтобы этого избежать, нужно поддерживать pH раствора в диапазоне 2,8-5,8 при помощи буферных растворов. При более низких pH усилится выделение водорода, при более высоких — будет выпадать осадок гидроксида никеля.

Другой способ защиты стали — оцинковывание. $E^{\circ}(Zn^{2+}/Zn) = -0.76$ В, поэтому в гальванической паре с железом цинк является анодом. Он защищает железо, корродируя сам. Гальваническое цинкование делает особенно равномерное и гладкое покрытие поверхности металла. Адгезия гальванических покрытий обеспечивается молекулярными силами при взаимодействии молекул цинка и основного металла. Так как, на силу этого взаимодействия влияет наличие любых пленок (жировых или окисных) на поверхности покрываемых изделий, чего не удается полностью избежать при массовом производстве, толщина гальванических покрытий обычно превышает 20-30 не МКМ. Электролитическое цинкование серьёзный недостаток: имеет необходима очистка вод цинка. Это достаточно сточных OT дорогостоящая требующая строительства технология, очистных сооружений, потому иногда экономически более выгодно проводить цинкование метала другими способами.

При электрохимическом осаждении металлов важную роль играет плотность покрытия и качество его сцепления с поверхностью. Оно зависит от различных факторов, в частности, от чистоты поверхности, также оно сильно зависит от плотности тока J — отношения силы тока I к площади поверхности электрода S:

$$J = I / S. (1)$$

Условия, при которых поверхность обладает оптимальными свойствами, часто приходится подбирать экспериментально.

Целью данной работы является изучение влияния плотности тока на качество цинкового и никелевого покрытия стали. В литературе есть сведения, что осаждение постоянным током позволяет повысить блеск твердость никелевых покрытий, а электроосаждение никеля импульсным током дает возможность получить зеркально-блестящие покрытия из обычных электролитов никелирования без применения блескообразующих добавок [3]. Наложение ультразвука позволяет существенно интенсифицировать процесс электроосаждения. При этом повышается допустимая плотность тока осаждения, из электролитов обычного состава получаются светлые, прочные и практически весьма при беспористые осадки малых толщинах одновременно улучшается блеск покрытий, снижаются внутренние напряжения [2]. Как правило, наименее грубые покрытия получаются при определенных оптимальных плотностях тока, выше или ниже которых начинается увеличение шероховатости осадка. Лишь при очень высоких плотностях тока покрытие становится некачественным. В действительности же изменение плотности тока в различных электролитах по-разному меняет шероховатость покрытий. В одних – в широком диапазоне скоростей осаждения шероховатость остается неизменной, в других - увеличение плотности тока ведет к сглаживанию, в третьих – к огрублению поверхности. При увеличении плотности тока шероховатость осадков может проходить через максимум или минимум [1]. Таким образом, невозможно однозначно оценить влияние интенсивности ведения электролиза на чистоту покрытия. В зависимости от вида осаждаемого металла, природы поляризации и лимитирующей стадии процесса электрокристаллизации увеличение плотности тока будет сказываться неоднозначно.

Перед проведением электроосаждения следует тщательно очистить поверхность стального катода от механических загрязнений, жировых и оксидных пленок, чтобы получить блестящие покрытия с хорошей адгезией к электроду. Для этого наливают 50 мл раствора для

обезжиривания ($Na_2CO_3 - 20-30$ г/л, $Na_3PO_4 - 25-30$ г/л) в стакан на 100 мл и нагревают на электрической плитке до t = 60-70 °C. Электроды помещают в стакан на 5-10 минут. Затем электроды вынимают и промывают при той же температуре дистиллированной Электроды высушивают сжатым воздухом или промывают спиртом или ацетоном.

Опыты проводились при плотностях тока J = 100, 200, 300, 400,500 A/м². При силе тока 20 мА была рассчитана площадь электрода, необходимая для достижения заданной плотности тока, а также на какую длину надо погрузить электрод, чтобы получить требуемую площадь контакта с раствором. Для расчётов была использована формула площади поверхности цилиндра. Для цилиндра диаметром d и высотой 1 она составляет

$$S = \pi \cdot d \cdot l. \tag{2}$$

Площадью торцевых поверхностей при расчётах пренебрегаем. Из этого следует, что длина стальной проволоки 1, которую нужно погрузить, составляет

$$1 = S / (\pi \cdot d). \tag{3}$$

Для проведения эксперимента потенциостат подключается по двухэлектродной схеме (рис.1), установка для электрохимического осаждения покрытий представлена на рисунке 2.

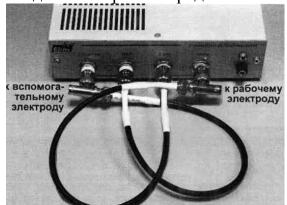


Рисунок 1. двухэлектродной схеме



Замыкание разъёмов при Рисунок 2. Установка для проведения опытов по двухэлектродной схеме

В качестве электролитов для осаждения металлов использовались следующие растворы: для осаждения цинка (Γ/π): ZnSO₄ – 250, Na₂SO₄ – 80, KA1(SO₄)₂ – 50, pH = 3,6-4,4; для осаждения никеля (г/л): NiSO₄ – 250, $NiCl_2 - 50$, $H_3BO_3 - 40$. Электрохимическое осаждение проводилось в течение 0,5 ч. По окончании электроосаждения электрод вынимали из ячейки, промывали дистиллированной водой, ацетоном или спиртом.

Полученные покрытия визуально сравнивали для установления влияния плотности тока на качество осадков металла.

Установлено, что увеличение плотности тока в заданных пределах способствует упрочнению и увеличению блеска покрытий. Однако следует помнить, что при значительном завышении плотности тока покрытие из мелкокристаллического (компактного) переходит в дендритное (порошкообразное)[4]. Средняя оптимальная плотность тока равняется 300 A/м². В дальнейшем экспериментальная работа будет проводиться в направлении влияния состава электролита, температуры, а также добавок и примесей на качество покрытия.

Список информационных источников

- 1.Петров Ю.В. Шероховатость гальванических покрытий на постоянном токе [Электронный ресурс]. http://galvplat.ru/art5122.htm
- 2.Слепченко Т.В. Влияние режима электролиза [Электронный ресурс]. http://msd.com.ua/proizvodstvo-elektricheskix-akkumulyatorov/vliyanie-rezhima-elektroliza/
- 3.Стекольников Ю.А., Стекольникова Н.М. Физико-химические процессы в технологии машиностроения: учеб. пособие. Елец: Издательство Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина, 2008. 136 с.
- 4.Уханов А.С. Гальваническое никелирование [Электронный ресурс]. http://zctc.ru/sections/nickel

СКОРОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ АБРАЗИВОМ РАЗЛИЧНОЙ ТВЕРДОСТИ FE-CR-V-MO-C ПОКРЫТИЙ

Залевский М.Ю., Дегтерёв А.С. Томский политехнический университет, г. Томск Научный руководитель: А.С. Дегтерёв, ассистент кафедры оборудования и технологии сварочного производства"

В работах [1, 2, 3] было показано, что режим наплавки оказывает существенное влияние на микростроение Fe-Cr-V-Mo-C покрытий, полученных плазменной наплавкой одиночными валиками промышленного порошка Пр-X18ФНМ. Он определяет среднее число частиц карбида МС, их диаметры, фактор формы, объемную долю, равномерность распределения в объеме покрытий, количество остаточного аустенита в аустенитно-мартенситной матрице, размер